



お客様各位

平成 26 年 12 月 3 日

アルテック株式会社  
第 2 産業機械事業部  
先端機器営業部

## 「SEMICON JAPAN 2014」出展のご案内

拝啓、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社は来る 2014 年 12 月 3 日(水)～12 月 5 日(金)の 3 日間、東京ビッグサイトにて開催されます「SEMICON JAPAN 2014」にて展示ブースを設け、弊社パートナーであるフィンランド国 Picosun Oy 社の ALD 原子層堆積装置をご紹介することとなりました。展示内容につきましては下記をご参照ください。

皆様ご多忙とは存じますが、是非ともこの機会にご高覧賜りたくお願い申し上げます。

敬具

記

| 開催概要         |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 展示会名         | SEMICON JAPAN 2014             |
| 会期           | 2014 年 12 月 3 日(水)～12 月 5 日(金) |
| 開催時間         | 10:00～17:00                    |
| 会場およびブースナンバー | 東京ビッグサイト Hall 4 4347           |

## 【実機展示品一覧】

| パネル展示および実機展示品  | 内容  |
|--|---|
| <b>フィンランド Picosun 社製 ALD 原子層堆積装置</b>   |   |
| <p><b>Picosun ALD series (パネル展示)</b></p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 一原子層レベルでの膜厚制御が可能</li> <li>● トレンチなど高アスペクト比の構造体でも高い段差被覆性、高膜質なレイヤーを製膜</li> <li>● R&amp;D モデルから量産機まで様々なモデルを取り揃え、MEMS の量産装置においては世界で最も多い実績</li> </ul>                      |
| <b>国内スペクトロニクス(株)社製微細加工用レーザーモジュール</b>   |   |
| <p><b>ピコ秒ハイブリッドレーザー<br/>LDH G-1000 (実機展示)</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● クラス最小/最軽量で長寿命</li> <li>● 簡単な LD 交換が可能</li> <li>● フレキシブルガラス、ポリイミド、ダイヤモンド、サファイア、セラミックス等難加工素材の微細加工・切削用途に最適。</li> <li>● 光学パラメータが改変可能で加工結果の最適化を実現可能、カスタム化にも対応。</li> </ul> |

以上

## 【お問い合わせ】

アルテック株式会社

第2産業機械事業部 先端機器営業部

TEL : 03-5542-6754 / FAX : 03-5542-6766

担当 : 佐藤 (email: [h-satoh@altech.co.jp](mailto:h-satoh@altech.co.jp))

松浦 (email: [matsuura@altech.co.jp](mailto:matsuura@altech.co.jp))

伊藤 (email: [k-ito@altech.co.jp](mailto:k-ito@altech.co.jp))

URL : <http://www.altech.co.jp> 、 <http://www.ksv.jp>